08,09

Фотолюминесценция наноразмерного ксерогеля Zn₂SiO₄: Mn²⁺ в порах анодного оксида алюминия

© К.А. Петровых^{1,2}, В.С. Кортов¹, Н.В. Гапоненко³, А.А. Ремпель^{1,2}, М.В. Руденко³, Л.С. Хорошко³, С.С. Вознесенский⁴, А.А. Сергеев⁴, В.А. Пустоваров¹

1 Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,

Екатеринбург, Россия

² Институт химии твердого тела УрО РАН,

Екатеринбург, Россия

³ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,

Минск, Беларусь

⁴ Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН,

Владивосток, Россия

E-mail: kspetrovyh@mail.ru

(Поступила в Редакцию 22 декабря 2015 г. В окончательной редакции 18 апреля 2016 г.)

Исследованы фотолюминесцентные свойства композита, полученного внедрением наноразмерного люминофора $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ в пористый анодный оксид алюминия. С помощью растровой электронной микроскопии показано, что частицы $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ равномерно распределены в 70% объема каналов пор. Образцы обладают интенсивным свечением в области 2.3–3.0 eV, соответствующим излучению *F*-центров разного типа в оксиде алюминия. После формирования в порах наночастиц $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ наблюдается появление интенсивной фотолюминесценции в полосе 2.4 eV. Свечение в указанной полосе относится к электронному переходу ${}^4T_1 - {}^6A_1$ внутри 3*d*-оболочки иона-активатора Mn^{2+} . Обнаружен сдвиг в сторону более высоких энергий положения максимума фотолюминесценции наночастиц ксерогеля $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$, локализованных в пористой матрице, а также значительное уменьшение времени затухания свечения.

Работа выполнена в рамках государственного задания (3.1016.2014/К) Министерства образования и науки РФ и проекта № 0262-2014-0009 плана НИР и государственного задания на 2015-2017 гг.

1. Введение

Современный уровень развития оптоэлектроники, а также индикаторных и светотехнических устройств обусловливает необходимость разработки и применения новых высококачественных функциональных материалов. В связи с этим одним из актуальных направлений исследований является модификация люминесцирующих наноструктур путем их внедрения в пористые матрицы. Введение люминофоров в микро- или нанопоры позволяет ограничивать рост частиц в определенных направлениях и влиять тем самым на их форму и взаимное расположение [1,2]. Упорядоченная структура матрицы способствует анизотропному распространению возбуждающего излучения вдоль каналов пор и тем самым обеспечивает высокую интенсивность свечения встроенного в пористую пленку нанолюминофора в этих направлениях [3,4]. Среди перспективных пористых материалов можно выделить пленки анодного оксида алюминия (porous anodic alumina — PAA), выращенные на кремниевых подложках. Возможность целенаправленно и воспроизводимо изменять диаметр пор и толщину пленки в процессе анодирования позволяет получать материал с заданными физико-химическими свойствами.

В настоящей работе в качестве люминофора для внедрения в РАА выбран активированный марганцем ор-

тосиликат цинка (Zn₂SiO₄: Mn²⁺), который обладает интенсивным свечением в зеленой области видимого спектра. Максимум фотолюминесценции Zn₂SiO₄: Mn²⁺ при комнатной температуре находится вблизи 2.37 eV, что соответствует энергии электронного перехода ${}^{4}T_{1}$ – ${}^{6}A_{1}$ внутри 3*d*-оболочки иона-активатора Mn²⁺ [5,6]. Высокий выход люминесценции, химическая и радиационная стойкость обеспечивают широкую область применения данного люминофора: электронно-лучевые трубки, флуоресцентные осветительные приборы, электролюминесцентные дисплеи, плазменные панели и т.д. [7,8].

Цель работы состояла в исследовании спектральновременны́х свойств фотолюминесценции (ФЛ) наноразмерного ксерогеля $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$, внедренного в поры анодного оксида алюминия.

2. Образцы и методики эксперимента

Пористый оксид алюминия на монокристаллическом кремнии получен методом двухстадийного анодирования алюминиевой фольги в растворе ортофосфорной кислоты в потенциостатическом режиме. Условия синтеза подробно описаны ранее [4]. С помощью растрового электронного микроскопа Hitachi S-4800 (РЭМ) определено, что форма пор близка к цилиндрической. Средний диаметр в сечении верхнего основания пор составляет 150 nm, а высота — $2.5 \pm 0.5 \,\mu$ m, что соответствует толщине пористой пленки.

Формирование наночастиц люминофора Zn₂SiO₄: Mn²⁺ в порах оксида алюминия осуществлялось золь-гель-методом. Благодаря низкой температуре реакции, гомогенному перемешиванию компонентов и высокой чистоте прекурсоров данный метод широко используется для получения нанолюминофоров [9]. Концентрация активатора Mn^{2+} выбрана равной 0.5 at.%. Стабильный водно-спиртовой золь Zn₂SiO₄: Mn²⁺ вязкостью 4 mPa·s наносился на РАА по каплям до полного растекания. Затем образцы подвергались центрифугированию со скоростью 2700 rpm в течение 30 s и сушке при температуре 250°С в течение 10 min. Эти этапы повторялись в зависимости от требуемого количества Zn₂SiO₄: Mn²⁺ в пористой матрице. Для полного удаления жидкой фазы и формирования кристаллической модификации α-Zn₂SiO₄ образцы отжигались в муфельной печи при температуре 1000°С в течение 30 min.

Средний размер частиц $\langle D \rangle$ в полученном композите Zn₂SiO₄: Mn²⁺@РАА определялся методом рентгеновской дифракции. С помощью формулы Шеррера по уширению дифракционных пиков был рассчитан размер областей когерентного рассеяния $D_{\rm CSR} = \langle D \rangle$ = 40 ± 10 nm.

Для того чтобы установить вид распределения наночастиц ксерогеля Zn₂SiO₄: Mn²⁺ в порах оксида алюминия, с помощью энергодисперсионного спектрометра Quantax 200 с разрешением 125 eV была выполнена оценка содержания цинка и кремния в композите. Измерения проводились при ускоряющем напряжении 10 kV и фокусном расстоянии 8 mm, что позволило получить РЭМ-фотографию с размером одного пикселя, равным 19 nm. Энергодисперсионный анализ проводился методом линейного сканирования перпендикулярного подложке среза образца с шагом 1 pixel. Кривые распределения цинка и кремния получены путем компьютерной обработки данных с помощью специального программного обеспечения для спектрометра. В центре каждой анализируемой области определялись интенсивности характеристических рентгеновских линий ZnL_a и SiK_a по отношению к интенсивности А1Ка-линии (интенсивность указанной линии принималась за 100%, так как Аl распределен во всем объеме образцов в больших количествах).

Спектры ФЛ в диапазоне 2.0–3.2 eV регистрировались при комнатной температуре с помощью спектрофлуориметра Horiba (Fluorolog3) со спектральным разрешением 0.1 nm. Возбуждение ФЛ осуществлялось ксеноновой лампой, энергия фотонов выбрана равной 5.0 eV и, как показано далее, соответствует максимуму в спектре возбуждения для полосы ФЛ 2.3 eV, возникающей в результате внутрицентрового перехода ${}^{4}T_{1}-{}^{6}A_{1}$ в ионе Mn²⁺. Поскольку образцы подвергались центрифугированию, ксерогель Zn₂SiO₄: Mn²⁺ распределен неравномерно по поверхности РАА (однородный участок в центре и значительное утолщение по краям подложки). Вследствие этого в процессе измерения ФЛ использовалась ограничивающая диафрагма с диаметром отверстия 3 mm, возбуждающий пучок направлялся в наиболее однородную область. Кривые затухания в максимуме полосы ФЛ (2.4 eV) при возбуждении фотонами с энергией 5.0 eV во временном диапазоне от 0.87 ns до $3.59 \,\mu s$ и с временем разрешения 10 ps получены в режиме коррелированного во времени подсчета одиночных фотонов (time correlated single photon counting). Метод основан на предположении о том, что вероятность детектирования одного фотона за время *t* после возбуждающего импульса, пропорциональна интенсивности свечения за это время.

Спектры ФЛ и возбуждения ФЛ в полосе 2.3 eV при облучении фотонами с энергией в диапазоне от 4.5 до 5.8 eV регистрировались на лабораторной установке со спектральным разрешением 5 nm с применением двойного монохроматора ДМР-4 с кварцевыми призмами и ФЭУ R6358-10 (Hamamatsu). Спектры возбуждения ФЛ нормированы на равное число возбуждающих фотонов с применением желтого люмогена, имеющего не зависящий от энергии выход ФЛ.

3. Результаты и их обсуждение

Одним из важных факторов, оказывающих влияние на спектральные свойства композитных пористых структур, является глубина заполнения каналов пор люминофором. На рис. 1 представлены результаты энергодисперсионного анализа среза пористой структуры, перпендикулярного подложке, при его линейном сканировании в образце 7-Zn₂SiO₄:Mn²⁺@PAA (здесь и далее цифра перед формулой соединения указывает на количество нанесенных слоев золя). Наклон светлой прямой линии, вдоль которой проводился элементный анализ, к



Рис. 1. Распределение цинка и кремния вдоль каналов пор в образце $7\text{-}Zn_2SiO_4:Mn^{2+}@PAA$. На вставке приведено РЭМ-изображение перпендикулярного среза пористой композитной структуры, светлой стрелкой обозначено направление от нулевой до сотой точки, в каждой из которых определялось содержание элементов.

кремниевой подложке равен 45°, что позволило оценить содержание цинка и кремния в группе расположенных рядом пор (см. вставку на рис. 1). На кривых, характеризующих содержание указанных элементов вдоль каналов пор оксида алюминия, можно выделить три участка: І — наибольшее количество цинка и кремния на поверхности образца вследствие образования слоя агломерированных частиц ксерогеля Zn₂SiO₄ : Mn²⁺ толщиной около 200 nm; II — протяженный участок, соответствующий равномерному распределению наночастиц $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ в порах; III — постепенное уменьшение содержания Zn и резкое возрастание Si вблизи границы дна поры с монокристаллической кремниевой подложкой. Такой характер распределения элементов свидетельствует о том, что основная доля наночастиц внедренного люминофора располагается в верхней и средней части пор оксида алюминия.

Вместе с тем следует отметить, что исходя из химической формулы соединения (Zn₂SiO₄:Mn²⁺) отношение Zn к Si должно быть близко к двум. Из рис. 1 видно, что данное отношение соответствует указанному значению только на узком участке кривой в середине области I, тогда как на других участках содержание кремния завышено. Основная причина наблюдаемых флуктуаций содержания Si могла состоять в том, что высокое ускоряющее напряжение РЭМ (10 kV) и небольшая плотность материала (около 3 g/cm³ для РАА и 4 g/cm^3 для $\text{Zn}_2 \text{SiO}_4$) способствовали глубокому проникновению части электронного пучка в образец (свыше 1 µm) и накоплению в области II сигнала из слоев, прилегающих к кремниевой подложке. В пользу этого предположения свидетельствует также плавный, а не резкий спад содержания цинка и одновременное увеличение концентрации кремния в направлении ко дну пор (область III). Несмотря на указанное выше, данные рис. 1 подтверждают равномерное заполнение люминофором основного объема пор (участок II).

Спектр ФЛ пористого оксида алюминия без ксерогеля Zn₂SiO₄: Mn²⁺ представлен широкой полосой в диапазоне 2.0-3.1 eV (рис. 2, a). Известно, что основными центрами свечения в оксиде алюминия являются созданные кислородными вакансиями центры F- и F₂-типа в различном зарядовом состоянии [10,11]. Присутствие указанных центров зависит в том числе от метода получения оксида алюминия. С помощью аппроксимации спектра ФЛ набором гауссовых кривых удалось выделить полосы с максимумами при 3.0 eV (*F*-центры), 2.8 eV (F_2^+ -центры), а также 2.47 и 2.28 eV. Положение последних хорошо коррелирует с полосами эмиссии F2и F_2^{2+} -центров (2.4 и 2.2 eV соответственно), наблюдаемыми в анион-дефектных кристаллах α-Al₂O₃ [11]. Небольшие отличия в положении максимумов полос (меньше 0.1 eV) могут быть обусловлены спецификой пространственного и электронного строения нанопористого оксида алюминия по сравнению с монокристаллом. Полная ширина указанных полос FWHM составила 0.2-0.3 eV.

Рис. 2. Спектры ФЛ пористого оксида алюминия (a) и 7-Zn₂SiO₄: Mn²⁺@PAA (b). $E_{ex} = 5.0$ eV. Символы соответствуют экспериментальным точкам, сплошной линией показаны суммарные огибающие, штриховыми линиями — гауссовы составляющие, соответствующие свечению определенных центров.

После формирования в порах матрицы наночастиц ксерогеля Zn_2SiO_4 : Mn^{2+} в спектре ФЛ появляется полоса свечения с максимумом при 2.4 eV, в интенсивность которой также вносят вклад F_2^{2+} - и F_2 -центры в РАА (рис. 2, *b*). При внедрении ионов допанта (Mn²⁺) в ортосиликат цинка они занимают в кристаллической решетке Zn₂SiO₄ две неэквивалентные кристаллографические позиции ионов Zn²⁺: Zn1 и Zn2 [12,13]. Под влиянием слабого кристаллического поля (тетраэдрическая координация [MnO₄]⁶⁻) происходит расщепление $3d^5$ -подуровней электронных оболочек Mn^{2+} . Поэтому энергии электронных переходов между уровнями и, следовательно, положение и ширина полос ФЛ в каждой позиции различаются. Согласно проведенным квантово-химическим расчетам [14] и экспериментальным данным [13,15], энергии перехода ${}^{4}T_{1}-{}^{6}A_{1}$ равны 2.32 и 2.41 eV для позиций Mn²⁺/Zn1 и Mn²⁺/Zn2 соответственно.

С учетом положения полос, принадлежащих F_2^{2+} - и F_2 -центрам в РАА, вклад $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ в общую ФЛ





Рис. 3. Спектры ФЛ (1) и возбуждения ФЛ (2) ксерогеля 3-Zn₂SiO₄: Mn²⁺@PAA. Сплошной линией показана суммарная огибающая, штриховыми линиями — гауссовы составляющие для соответствующих центров свечения.

исследуемого композитного материала хорошо описывается суперпозицией двух гауссиан с максимумами при $2.42 \pm 0.03 \,\text{eV}$ и $2.39 \pm 0.06 \,\text{eV}$, которые можно соотнести с полосами излучения ионов Mn²⁺/Zn1 и Mn^{2+}/Zn^2 (на рис. 2, b для удобства показаны только гауссовы составляющие для $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$). Как известно, спектральное положение полосы люминесценции в исследуемом соединении в основном определяется симметрией кристаллического поля вблизи иона-активатора и расстоянием между ближайшими ионами Mn² (концентрацией активатора). Локализация частиц люминофора в порах матрицы приводит к созданию интерфейсов оксид алюминия/ Zn_2SiO_4 : Mn^{2+} , способствующих уменьшению поверхностной энергии и за счет этого ограничению размера частиц: 40 nm в настоящей работе, тогда как для нанопорошков, полученных ранее по золь-гель-методике, размер нанокристаллов в среднем был равен 80-100 nm [5,6]. В свою очередь малый размер и более развитая поверхность могут искажать симметрию тетраэдров MnO4, влияя на энергию расщепления d-уровней электронной оболочки иона-активатора. Как следствие, изменяется и энергия внутрицентрового электронного перехода ${}^{4}T_{1} - {}^{6}A_{1}$ в ионах марганца, занимающих соответствующие кристаллографические позиции цинка.

Спектры ФЛ нанокомпозита 3-Zn₂SiO₄: Mn²⁺@PAA при разной энергии возбуждающих фотонов (5.0 и 5.8 eV) содержат полосу высокой интенсивности с максимумом при 2.3 eV и слабовыраженную широкую полосу свечения в области 2.7–3.0 eV (рис. 3), положение которой соответствует излучению *F*- и F_2^+ -центров РАА. Как показано выше, полоса ФЛ при 2.3 eV ассоциируется с излучением F_2^{2+} -центров в оксиде алюминия. Однако в данном случае ее значительная интенсивность позволяет предположить, что в анализируемую полосу определяющий вклад вносит свечение Zn₂SiO₄: Mn²⁺ в результате электронного перехода ⁴ T_1 –⁶ A_1 .

Видно, что с увеличением энергии возбуждения от 5.0 до 5.8 eV происходит уменьшение интенсивности ФЛ в полосе 2.3 eV в 1.5 раза. Вблизи 5.8 eV находится полоса возбуждения *F*-центров в оксиде алюминия [10,11]. Однако при облучении композита фотонами с данной энергией не наблюдается ожидаемого усиления свечения *F*-центров в полосе 3.0 eV или F_2^{2+} -центров при 2.3 eV. Недопированный ортосиликат цинка (Zn₂SiO₄) имеет ширину запрещенной зоны, изменяющуюся от 5.5 до 6.2 eV в зависимости от метода получения [16]. Следовательно, можно предположить, что при поглощении им фотонов с энергией выше 5.5 eV происходит непосредственный перенос носителей заряда из валентной зоны в зону проводимости ортосиликатной матрицы с последующим их рассеянием на нелюминесцирующих дефектах кристаллической решетки (как правило, вакансиях в кислородной подрешетке Zn₂SiO₄) или рекомбинацией на центрах свечения (Mn²⁺). В то же время показано, что при возбуждении Zn₂SiO₄: Mn²⁺ квантами с энергией выше 7 eV на один порядок ниже становится предел концентрационного тушения люминесценции материала [17,18]. Данный факт объясняется как увеличением вероятности безызлучательного взаимодействия ионных пар Mn-Mn, так и рассеянием электронов на дефектах решетки, возникающих при высокоэнергетическом возбуждении. В настоящий момент отсутствует единое мнение о природе тушения люминесценции Zn₂SiO₄: Mn²⁺ в зависимости от энергии возбуждения.

Спектр возбуждения ФЛ наноструктурного ксерогеля $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ @РАА в максимуме свечения 2.3 eV включает в себя три компоненты гауссовой формы (рис. 3). Максимум полосы возбуждения иона-активатора Mn^{2+} , распределенного в кристаллической решетке Zn_2SiO_4 , находится при 5.1 ± 0.3 eV, что несколько выше, чем приведенные в литературе значения 4.8-5.0 eV [7,15,19]. Значительная ширина полосы свидетельствует об эффективном обмене носителями заряда между ортосиликатной матрицей и ионами Mn^{2+} в области 4.5-5.5 eV. Положение слабоинтенсивной полосы возбуждения, принадлежащей локализованным в пористом оксиде алюминия F_2^{2+} -центрам, соответствует 4.3 ± 0.1 eV [11].

Кинетика затухания ФЛ в результате электронного перехода ${}^{4}T_{1}-{}^{6}A_{1}$ внутри 3*d*-оболочки иона Mn²⁺ при возбуждении фотонами с энергией 4.8–5.1 eV в объемном Zn₂SiO₄:Mn²⁺ имеет экспоненциальный характер, а время затухания, как правило, находится в диапазоне от 3 до 20 ms [7]. В наших экспериментах обнаружено значительное ускорение спада интенсивности свечения в полосе 2.4 eV наночастиц Zn₂SiO₄:Mn²⁺, внедренных в поры оксида алюминия, по сравнению с наблюдаемым для сплошной пленки люминофора толщиной 200 nm с максимумом ФЛ при 2.36 eV, полученной с использованием аналогичного золя-прекурсора на монокристаллическом кремнии (рис. 4 и вставка к нему). В обоих случаях кривая затухания ФЛ содержит быструю и медленную компоненты, соответствующие свечению



Рис. 4. Кинетика затухания ФЛ ксерогеля 7-Zn₂SiO₄: Mn²⁺@РАА и сплошной пленки Zn₂SiO₄: Mn²⁺@Si толщиной 200 nm (на вставке). Точками показаны экспериментальные данные, сплошной линией — их аппроксимация суперпозицией экспоненциальных функций $I = A_1 \exp[-t/\tau_1]$ $+ A_2 \exp[-t/\tau_2] + A_3 \exp[-t/\tau_3]$ и $I = A_1 \exp[-t/\tau_1] + A_2 \exp[-t/\tau_2]$ для пористого и сплошного образцов соответственно, штриховой — отдельные экспоненты.

ионов марганца в двух различных кристаллографических позициях цинка в решетке ортосиликата. Для ксерогеля 7-Zn₂SiO₄: Mn²⁺@PAA необходимо учитывать вклад в интенсивность полосы $\Phi \Pi$ при 2.4 eV не только Mn²⁺-, но и F_2^{2+} -центров в РАА. Вследствие этого экспериментальная кривая затухания была описана суперпозицией трех экспоненциальных функций. Полученные времена затухания т_і представлены в таблице. Из соотношения интегральных интенсивностей вкладов в свечение Zn₂SiO₄: Mn²⁺ от Mn²⁺/Zn1 и Mn²⁺/Zn2 и ранее приведенных в литературе данных [13,14] следует, что наиболее предпочтительной для ионов марганца является позиция Zn1. Можно предположить, что компоненты с $\tau_{1=3}$ ns и $\tau_{2=49}$ ns соответствуют временам затухания $\Phi\Pi$, связанной с ионом марганца в позициях Zn2 и Zn1. Среднее время затухания свечения иона Mn²⁺ равно $<\tau>= 36$ ns. Медленная компонента кривой (753 ns)

Значения времен затухания свечения при 2.4 eV для композитного пористого материала 7-Zn₂SiO₄: Mn²⁺@PAA и сплошной пленки на монокристаллическом кремнии Zn₂SiO₄: Mn²⁺@Si толщиной 200 nm, приготовленных из одного золя-прекурсора и подвергавшихся термообработке при температуре 1000°C в течение 30 min

Образец	Время затухания свечения		
	$ au_1 \ (Mn/Zn2)$	$ au_2 \ (Mn/Zn1)$	
$\frac{7\text{-}Zn_{2}SiO_{4}:Mn^{2+}@PAA}{Zn_{2}SiO_{4}:Mn^{2+}@Si}$	3 ns 11 ms	49 ns 1 ms	753 ns —

характеризует время затухания $\Phi Л$ пористого оксида алюминия в полосе свечения F_2^{2+} -центров.

Отметим, что в случае высокоупорядоченной двумерной структуры изменение времени жизни и характера кинетики затухания люминесценции может быть вызвано изменением плотности мод (плотности фотонных состояний) [20], что наблюдалось в двумерных фотонных кристаллах GaInAsP с периодом, сравнимым с пористым анодным оксидом алюминия [21]. Однако наблюдаемое в нашей работе ускорение динамики релаксации электронных возбуждений в нанокомпозите более существенно и является предположительно следствием латерального ограничения размера частиц $Zn_2SiO_4:Mn^{2+}$ в порах оксида алюминия приводящего к выходу точечных дефектов на поверхность наночастиц и искажению тетраэдрической симметрии вокруг ионаактиватора люминесценции.

4. Заключение

Локализация наночастиц ксерогеля Zn₂SiO₄:Mn²⁺ в каналах пор оксида алюминия приводит к возникновению свойств ФЛ, отличных от характерных для объемного материала. Вследствие изменения кристаллического поля вокруг иона-активатора Mn²⁺ происходит смещение положения максимума свечения на 0.1 eV выше по шкале энергий. Кроме того, на шесть порядков уменьшается время затухания ФЛ (от милли- к наносекундному диапазону). Существенный вклад в структуру спектра ФЛ вносит собственное излучение пористой матрицы, возникающее вследствие рекомбинации электронов на центрах F-типа с различным зарядовым состоянием. Ввиду короткого времени затухания и достаточно интенсивного свечения композитный наноматериал на основе $Zn_2SiO_4: Mn^{2+}$ (a) РАА может быть перспективен для применения в современных дисплеях и преобразователях УФ-излучения в свечение видимого диапазона.

Список литературы

- [1] S. Shingubara. J. Nanopart. Res. 5, 17 (2003).
- [2] А.В. Атращенко, А.А. Красилин, И.С. Кучук, Е.М. Арысланова, С.А. Чивилихин, П.А. Белов. Наносистемы: физика, химия, математика 3, 3, 31 (2012).
- [3] Н.В. Гапоненко, В.С. Кортов, Т.И. Ореховская, И.А. Николаенко, В.А. Пустоваров, С.В. Звонарев, А.И. Слесарев, С.Я. Прислопский. ФТП 45, 980 (2011).
- [4] N.V. Gaponenko, V.S. Kortov, N.P. Smirnova, T.I. Orekhovskaya, I.A. Nikolaenko, V.A. Pustovarov, S.V. Zvonarev, A.I. Slesarev, O.P. Linnik, M.A. Zhukovskii, V.E. Borisenko. Microelectron. Eng. **90**, 131 (2012).
- [5] К.А. Петровых, А.А. Ремпель, В.С. Кортов, Е.А. Бунтов. Неорган. материалы **51**, 193 (2015).
- [6] K.A. Petrovykh, V.S. Kortov, A.A. Rempel. J. Phys.: Conf. Ser. 552, 012 043 (2014).
- [7] A. Morell, N.El. Khiati. J. Electrochem. Soc. 140, 2019 (1993).

- [8] C. Feldmann, T. Justel, C. R. Ronda, P.J. Schmidt. Adv. Funct. Mater. 13, 511 (2003).
- [9] J.-P. Boilot, T. Gacoin, S. Perruchas. Chimie 13, 186 (2010).
- [10] В.С. Кортов, И.И. Мильман, С.В. Никифоров, В.Е. Пеленев. ФТТ 45, 1202 (2003).
- [11] С.В. Соловьев, И.И. Мильман, А.И. Сюрдо. ФТТ 54, 683 (2012).
- [12] K.H. Klaska, J.C. Eck, D. Pohl. Acta Cryst. B 34, 387 (1978).
- [13] A.L.N. Stevels, A.T. Vink. J. Lumin. 8, 443 (1974).
- [14] M.K. Kretov, I.M. Iskandarova, B.V. Potapkin, A.V. Scherbinin, A.M. Srivastana, N.F. Stepanov. J. Lumin. 132, 2143 (2012).
- [15] D.J. Robbins, E.E. Mendes, E.A. Giess, I.F. Chang. J. Electrochem. Soc. 131, 141 (1984).
- [16] S.Zh. Karazhanov, P. Ravindran, H. Fjellvag, B.G. Stevenson. J. Appl. Phys. **106**, 123 701 (2009).
- [17] K.-S. Sohn, B. Cho, H.D. Park. Mater. Lett. 41, 303 (1999).
- [18] Y. Hao, Y. Wang. J. Lumin. 122, 1006 (2007).
- [19] T.H. Cho, H. J. Chang. Ceram. Int. 29, 611 (2003).
- [20] A.A. Lutich, S.V. Gaponenko, N.V. Gaponenko, I.S. Molchan, V.A. Sokol, V. Parkhutik. Nano Lett. 4, 1755 (2004).
- [21] M. Fujita, S. Takahashi, Y. Tanaka, T. Asano, S. Noda. Science 308, 1296 (2005).